DERWENT-ACC-NO: 1980-17440C

DERWENT-WEEK: 198010

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Laminate that reflects IR and transmits visible radiation - comprising

plastics or glass base and silver contg. layer sandwiched between dielectric

refractive substance, treated with sulphur cpd.

PATENT-ASSIGNEE: TEIJIN LTD[TEIJ]

PRIORITY-DATA: 1978JP-0083581 (July 11, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUE	3 - NO	PUB-DATE	LANGUAGE	
PAC	GES MAIN-IPO	•		
JP	55011803 A	January 28, 1980	N/A	000
	N/A	-		
JP	87009415 B	February 28, 1987	N/A	000
	N/A	-		

INT-CL (IPC): B32B007/02; B32B009/00; B32B015/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP55011803A

BASIC-ABSTRACT: A laminated transparent to visible light but reflecting IR

radiation is produced by superposing on a transparent substrate (A) a

dielectric refractive substrate (B), a metal (pref. Ag or Ag-alloy) (C) and

layers of a dielectric refractive substance (D). The metal layer is treated with a sulphur cpd.

The metal (B) is Ag or its alloy pref. with Au, Pt or Cu Ir is treated with a

sulphur cpd. Ir is pref. thiourea or 1-20C alkylated thiourea, mercaptain

deriv., thiazole deriv., Na2S2O3 or Na2S. The cpd. is in gas liq. or soln.

phase. (D) is pref. titanium oxide formed from alkyl titanate by hydrolysis.

The S cpd. is mixed with alkyl titanates. (A) is pref. PET, PBT, other

plastics, soda glass or borosilicate glass.

A conventional laminate like this cannot retain the initial capacity supposedly

due to the diffusion of Ag into a dielectric substance. By forming a sulphur

cpd. layer on at least one side of a silver, the life of the transparent

laminate can be considerably prolonged. The transparent laminate is used for a

solar energy collector, a green house or a window pane to economise energy.

TITLE-TERMS:

LAMINATE REFLECT INFRARED TRANSMIT VISIBLE RADIATE COMPRISE PLASTICS GLASS BASE

SILVER CONTAIN LAYER SANDWICH DIELECTRIC REFRACT SUBSTANCE TREAT SULPHUR COMPOUND

ADDL-INDEXING-TERMS:

PET POLYETHYLENE POLYTEREPHTHALATE POLYBUTYLENE GOLD@ COPPER@ PLATINUM@

DERWENT-CLASS: A94 L01 P73

CPI-CODES: A11-C04B; A12-H; A12-R02; A12-R04; L01-G04; L01-H; L01-L01; L02-J02; L03-E05;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0016 0231 1291 1319 1323 1462 2481 2482 2498 2499
2588 2595 2689

2692 2695 2697 2751 2844 2851

Multipunch Codes: 011 04- 143 144 151 155 163 166 169 170 171 173 274 466 471

472 516 517 523 611 613 615 617 623 629 649 723

(9) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55—11803

⑤Int. Cl.⁸B 32 B 15/00// B 32 B 15/08

識別記号

庁内整理番号 6681-4F 6681-4F 63公開 昭和55年(1980)1月28日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

の積層体及びその製造方法

顧 昭53--83581

②出 額 昭53(1978)7月11日

冗発 明 者 中谷健司

②特

日野市多摩平3-5-18

日野市多摩平3-18-4

加発 明 者 米村有民

日野市平山 3 —18— 5

仰発 明 者 鈴木将夫

日野市多摩平 5 -20-2

70発明者側島重信

八王子市めじろ台 1 -34-12

加出 願 人 帝人株式会社

大阪市東区南本町1丁目11番地

仰代 理 人 弁理士 前田純博

1. 発明の名数

機器体及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 透明な成型物差板(A)の少なくとも片面に、透明高周折率解電体準填層(B)、候又は候の合金からなる金属準設備(C)及び透明高風折率節電体準践層(D)が根次銀層されてなる装膜体において、透明高周折率節電体層(B)及び/又は(D)と接する金属準膜層(C)の少なくとも非面が銀硫化物を含有することを特徴とする装層体
 - 2 放透明高層折率器電体審算層(B)及び/又は (D)がアルヤルテタネートの加水分解により形成された酸化テタン審集層である特許請求の 級因第1項記載の装層体。
 - 3 透明な成型物差板(A)の少なくとも片面に、 透明高風折率器電外等膜層(B)。 便又は候の合金からなる金属等膜層(C)及び透明高風折率器 電体準膜層(D)が順次表層されてなる装層体を、

近明高 風折率轉電体 群 膜層 (B) 及び / 又は (D) セ アルキルテクネート を加水 分解 して形成させることにより製造する方法において、金属 存験層 (C) を仮に対して活性な 硫黄原子を有する 破費化合物で参照処理することを特徴とする 機層体の製造方法。

- 4 欧蒙無処理アルキルチタネートに傷入され ^{/生に入} た健実化合物により速成される特許請求の範 囲第3項記載の製造方法。
- 該級触処理が金属存款(で)を気体、核体又は溶液状の配貨化合物でもつて接触せしめることにより速度される特許請求の範囲第3項記載の報告方法。
- 截袋触処理が透明高周折率得電体層(B)を金異等襲層(C)の形成的に気体、被体又は脊液状の破黄化合物でもつて接触処理せしめることにより達成される特許請求の範囲第3項記載の製造方法。
- 鉄碗黄化合物がテオ原案。テオ原案の炭素 原子数20個以下の炭化水素等による酵媒体。

特開昭55-11803(2)

メルカプタン系化合物、テアソール系化合物、 硫化ナトリウム、テオ硫酸ナトリウムからな る群から選ばれた少なくとも1種の化合物で ある特許額求の範囲第3項配載の製造方法。 3. 発明の詳細な説明

本発明は透明導電性及び/又は選択光透過性を有する被層体に関し、更に詳細には透明高風新率的電体層で両面を被覆された金属帯襲層を少なくとも片面に有する透明成態物筋根からなる機層体に関する。

の方法によつては可視光に対する高い透明性と 赤外線に対する高い反射能を有する選択光透過 性フィルムが経済的・工象的規模で提供される には至つていない。

例えば上記のの代表的な構成は金属薄膜を透明高圧折率に、
のの代表的な構成は金属薄膜を透明高圧折率に、
のの代表ではさんだ機関体であり、
のえば真空蒸光、
反応性蒸光では、
のすっとであれば、
のすっとである。
のすっと、
のが、
のが、

- (4) 膜形成速度が速い。
- (中) 組成・腹厚の制御が困難である。

集物において登回の大きな割合を占める窓からの太陽エネルギー利用や、エネルギー放散を防 げる透明断熱感としての機能は今後益々重要性 が増すものと思われる。

この機に、透明準電性膜および選択透過性膜はエレクトロニクス、太陽エネルギー利用の観点から低めて重要であり、物質で高性能な膜が工業的に安価に且つ大量に供給されることが当該乗界から切望されていた。

透明導電性膜として、従来から知られている ものは、

- ① 全、餌、銀、パラジウム等の金属得膜、
- ② 観化インジウム、酸化スズ、ヨウ化解等の 化合物半導体膜、および
- ② 金、銀、銅、パラジウム等の準電性金属数をある放長領域にわたり選択的に透明にした もの

が知られている。

しかし戻の性能、製造工程に起因する条体の 制限、受領、コストよりの制約等により、上記

村 大面積の観形成は装置が大量になり、巨額な改備投資を必要とする。

等の不都合を有している為、前配した如く安価 な製品を提供し難い。 本婚明者らは、かかる経 鉄的不都合を解決する手段として、高周折率誘 電体釋膜層を化学的コーティング法により安価 に形成しうる手段を見出し、既に出顧した。

しかしながら、かかる手段により形成された 選明 屈折 事務 電体 特 展 層 により 被 複 された 銀 療 膜 層 からなる 験 層 風 は、 熱 、 光 、 ガス 等の 環境 条件によって性能の劣化が生じ易く、 安定 に 長 駅間 その性能を維 持することが 困 艇 である 場合 が 多い。 この劣化は主として透明 高 庶折 率 終 電 体 準 展 層 中 を 銀が 表 層 へ向 け て 鉱 飲して ゆくこ と に 起因しているものであると思われる。

本発明者らは、かかる欠点のないすぐれた透明導電性及び/又は選択充造造性を有する税用体を得るべく鋭意研究した結果、金農層の少なくとも界面に確負化合物で製飲処理された金農服を飲けることにより前配の如き欠点を大巾に

特開昭55-1 1808(3)

- 改良しうることを見出し本発明に関連した。 のち本発明は、
- 1. 透明な成盤物器板(A)の少なくとも片面に、透明高周折率砂電体需要層(B)。 級又は銀の合金からなる金属需果層(C)及び透明高周折率跨電体需要層(D)が原次接着されてなる接層体において、透明高周折率勢電体層(B)及び/又は(D)と装する金属需要層(C)の少なくとも界面が銀硫化物を含有することを特徴とする機層体)
- 2 飲透明高層折率簡電体等度層(B)及び/又は (D)がアルヤルナタネートの加水分解により形成された酸化ナタン需要層である上記第1項記載の較層体;
- 意明な成型物芸板(A)の少なくとも片面に、 透明高級折率器電体需要層(B)。 袋又は袋の合金からなる金銭幣飯層(C)及び透明高級折率器 電体需要層(D)が順次機能されてなる機層体を、 透明高級折率器電体需要層(B)及び/又は(D)を アルキルチェネートを加水分解して形成させ ることにより製造する方法において、金属等

- 議席(の)を領に対して活性な研究原子を有する 研究化合 で接触処理することを特徴とする 無無体の製造方法:
- 4. 飲袋放処理がアルキルチタネートに混入された研費化合物により速成される上配第3項 配数の製造方法:
- 5. 跛振触処理が金具等線層(のを気体。液体又は唇液状の保険化合物でもつて接触せしめるととにより達成される上配第3項記載の製造
- 6. 数要触処理が透明高胆折率勝電体層(B)を金属等装層(C)の形成的に気体、液体又は唇软状の硬質化合物でもつて装触処理をしめることにより達成される上記第3項記載の製造方法。
- 7. 飲役党化合物がチオ駅業、チオ駅業の炭素 裏子数20個以下の炭化水業業による鬱導体、 メルカプタン系化合物、テアゾール系化合物、 強化ナトリウム、チオ強使ナトリウムからな る鮮から退ばれた少なくとも1種の化合物で

ある上記第3項記載の製造方法である。

従つて本発明の主題は、張貴化合物処理による透明等電性及び/又は選択先透過性を有する 教局体の改良方法であつて、本方法により飲物 届体及びその製造方法を提供することにある。

以下、本発明の各事項について詳細に説明する。

またその目的に応じて着色又は無着色の透明のものが悪ばれる。ただし加工性の面よりシート状、フィルム状、複状のものが好ましく、軟中フィルム状のものが生産性の面より特に好ましい。

更に二軸配向したポリエチレンテレフタレートフィルムが透明性、フィルムの独皮、被層体との装着性などの点より好ましい。

特期昭55-11803(4)

金属等膜層(C)を構成する金属は、銀又は銀の合金である。銀 (Ag) に含有させうる金属としては金 (Au)、白金 (Pu) 及び銅 (Cu) が代表的なものとして挙げられるが、本発明の効果及び数層体の性能を損なわない吸りにおいて他の成分を含有していてもよい。しかし、心ずれにおいても銀が主体であることが好ましい。

金属環膜の膜厚は透明導電性膜又は選択光透 透膜としての要求特性をもてば別に概定される ものではないが、瘀外反射能又は導電性をもつ ためには少くともある程度の假娘で連続性を特別でよってとが必要である。連続構造をもつ為には膜厚として約50点以上が必要であり、又な場所を発生した。 本ルギーに対する透明性の点より500点以下が好ましい。金属構度の解摩はより構いはと可能免疫ので透明性を増す為には可能発送した。 200点以下の解摩が及く、又死分な赤外反射能をもたせるためには100点以上の解摩が好ました。

金属薄膜脂(C)を形成する方法には、真型蒸煮法、スパッチリング法、ブラズマ帮射法、 気相メッキ法、 及びこれらの組合せ方法のいずれでも可能である。これらの方法のうち善根に適した方法を使用すれば良い。

又、本発明において使用される保険化合物は 銀に対して活性な硫黄原子を有する化合物であ つて、チオ尿素及びその酵媒体、メルカプタン 顕、チアソール系化合物等の有機研集化合物及 び無機の活性健黄原子合有化合物が挙げられる。 チオ尿素酵媒体としてはアミノ基の水素原子が

世化水業基、例えば炭素原子数20以下の炭化水素基で置換されたものが挙げられ、アリルチオ尿素、Nーメナルチオ尿素、Nーメナルチオ尿素、Nーエチルチオ尿素、Nドーシメテルチオ尿素、Nーナフチルチオ尿素、Nーフエニルチオ尿素、Nドーシフエニルチオ尿素及びNーエチリデンチオ尿素が例示される。

又、メルカブタン類としては、セーメルカブトエタノール等が、テアゾール系化合物としてはマーメルカブトチアソリン、メルカブトペンソテアソール等が挙げられ、無機の括性強力原子含有化合物としては強化ナトリウム及びテオ保険ナトリウムが例示される。

これらの中でもチオ尿素及びその器場体が好ましく、チオ尿素器場体としてはアミノ基の水素原子が炭素数を以下の炭化水素基で置換されたものが好ましく、又、無機の活性健食尿子含有化合物である健化ナトリクム及びチオ健康ナ

トリウムが好ましい。これらの化合物は単数で 用いてもよく、又2種以上の混合物として用い てもよい。

金属審議層(C) に塩姜保養化合物を接触をしめる方法としては、通常透明な成型物器板(A) の上に透明高層折率鮮電体層(B) を設け、更に金属雑額層(C) を設けることにより得られた数層体を気体状、液体状、糖療状の養養化合物に接触でし

めればよい。気体状酸食化合物の 合は、もちろん他のガスで稀釈されていてもよい。 通常気体状硬食化合物の 0 0 1 ~ 0.2 容積 のガスを1 0 ~ 1 0 0 での温度で数かから数分間接触せしめることによって目的を達成することができる。かかる接触処理に適した健食化合物としては硫化水素が挙げられる。

液体状又は溶液状の健食化合物と接触せしめる手段は従来公知のいかなる手段でもよく、通常使度法。スプレー法等が適用されうる。この場合も通常 0.0 1 元 ル 多以上の(等)散に 1 0 ~ 1 0 0 での温度で数秒~数分間接触せしめることにより目的を進成しうる。

かかる接触処理に通した健黄化合物としては チオ尿素及びその誘導体、強化ナトリウム。チ オ強性ナトリウムが挙げられる。

更に透明高屈折率誘電体を介して接触せしめる手段としては、透明高屈折率静電体準膜層(B) に上記の処理を適用して、少なくともその表面 又は表層に健食化合物を含有せしめ、しかるの 特開昭55-1 1803 (5) ち、その上に設けられる金属神護形(c) を接触せしめる方法又は透明高屈折率静電体神護層(B)。(D)が、促武コーテインタ法で形成される場合において、その原欲に發発化合物を混合することにより、健黄原子を含有する透明高屈折率誘電体毒膜層(B)及び/又は(D)を形成し、しかしてそれと接触する金属毒膜層(C)の少なくとも界面を飲化物化する方法が挙げられる。後者に関して更に幹細に説明すれば、以下の如くである。

機層体を構成する酸化チャン糖膜層は、例えばアルキルチタネートを主成分とする密質の有機管制を制いることにより設けることを対しては、例えばテトラブチルチタネート、クトラエチルナメート、テトラブロビルチタネート、クトカートのサイン・カートが好ましく用いられる。これらのアルキルチタネートはそのませな。

などの予備機合をしたものも好ましく使用でき る。又これらのアルキルチタネートをアセチル アセトンの様な化合物で安定化させて使用して もよい。アルキルチタネートより後化チタン薄 膜腦をつくるには、アルキルチタネートの有極 都利務被を基板の表面に数布するか、慢性法。 順揚出, スピナーはヤマシンコーテインク技術 一般的解放の竣工法をそのまま使用することが できる。低黄を含んだ酸化チョン難膜層を作る ためには、このアルヤルチタネートの有機諮詢 格液中に前配のチオ尿系又はその締縛体。 メル カプタン及びチアゾール系化合物等の有機健業 化合物或いは硫化プトリウム、テオ硫酸ナトリ ウム等の無機磁黄化合物を適当農废(Ti 原子数 に対して磁業原子数1~15分)、加えて蓄板数 面に傘布する事によつて作られる。

この様に強工技、加熱する事によつて、アルキルチタネートは加水分解し、確実を含有する 酸化チタン脊製脂を形成する。本法によれば鉄 跨装脂の膜形成条件を調節することにより、像 化チャン暦中でのアルキル基の長存量を Q. 5 ~ 1 の 重量 手に調整することもでき、しかして表層体の各層間の接着性を高めることができる。 又、被黄の存在状態を調整することもでき、その結果、金属摩膜層の少なくとも界面にこの接着体の耐久性にとつて好ましい程度の銀硫化物を含有せしめる事ができる。

以下、本発明のより具体的な説明を実施例で示す。なお、実施例中で光透過率は特に含及しない限り、放長5000mm における値である。赤外線反射率は日立製作所 EPI-E 型赤外分光器に反射率御定装骸を取り付け、スライドガラスに保を充分に輝く(約30000Å)実空蒸煮したものの反射率を1005とし、特に断らない银り10mに於て測定した。

突旋例 1 ~ 1 8 ,比较例 1 ~ 6

先透過率 8 6 多。厚さ 5 0 月 の 2 軸延伸ポリエテレンテレフタレートフイルムに第 1 層として 8 0 0 Åの酸化チタン脂。第 2 層として厚さ

1 6 0 Åの銀馬、および落 3 暦 として厚さ 300 a の像化チタン層を順次務層し、透明導電性及び選択先進過性を有する機層体をフイルム上に形成させた。

尚、第1層及び第3層の酸化チャン薄膜房はいずれもテトラブチルチタネートの4最休1部、イソプロピルアルコール23部、アセチルアセトン1部、水2部からなる搭被に、チオ原素を 所定割合になるべく掘加したものをパーコーターで敷布し120℃に加熱して軟けた。その S/Ti の気子比を第1表に示した。銀層は抵抗 加熱方式で真空成着して散けた。

かくして得られた機器体を120℃の熱風乾燥器を用いて耐熱試験を行い、耐熱性の変化を 赤外反射率の変化で追황し、反射率が初期値の 85多以下になる迄の時間を劣化時間として求 めた。

同じく、この積層体をカーポンT - タウェザーメーターを用いて耐光性をテストした。この場合も反射率が初期値の85 多以下になる迄の

特開昭55-11803(6)

時間を劣化時間として求めた。 結果を表 1 化示す。

この結果から破費含有量の好ましい範囲は第 1 層の酸化チタン層中の 8 級度(6 /T! の原子 多)を X 軸にとり、第 8 層の酸化チタン層中の 8 級度(8 /T! 原子多)を Y 軸にとつた時、下 記 4 式で囲まれる倒載である。

- 11) X = 0
- (2) Y == 0
- (S) X + Y = 3 (菓子 5)
- (6) X + Y = 1 5 (原子系)

表 - 1

,	6	第1層中の S/Ti 原子多	第3 藤中の 8/Ti 原子ダ	耐熱性 (労化時間) (BR)	粉 先 性 (労化時間) (HA)
実施	Fq 1	0	3.3	150	40
•	2	0	6.7	300	200
,	3	0	134	250	160
•	4	1.7	1,7	150	240
•	5	1.7	2.3	250	180
,	6	1.7	6.7	120	200
•	7	. 13	0	180	260
•	8	1.3	1.7	200	210
•	9	2.3	. 8.3	150	240
•	10	3.3	6.7	200	240
•	11	6.7	0	180	360
•	12	6.7	£.7	800	340
•	3	6.7	8.3	200	. 230
•	14	6.7	6.7	100	240
•	15	124	3.7	120	250
•	16	134	1.7	100	-
比較例	1	0	0	25	20.
•	2	0	1.7	80	_
•	3	1.7	0	3 0	100
•	4	0	168	RO	-
•	5	2.7	184	70	210
•	6	124	67	40	-

安集例17~10

チオ尿素に代えて強化ナトリウム、チオ健康ナトリウム又はメルカブトベンソチアソールを8/T1の原子比で第2級の如く添加する以外は実施例1~16と全く同様にして第1届。第3 届の酸化チャン層と銀屑とを形成させた。

かくして得られた級層体を120でで耐熱試験を行い、耐熱性の変化を赤外反射率の変化で透射し、反射率が初期値の85分になる迄の時間を求めた。結果を下数-2に示す。

换 - 2

尖施例	45. 20 th	B/TI 原子比例		经递時間
Mts.		施 1 層 TiO ₁ 層	斯 2 版 TiO。用	(HR)
1 7	強化ナトリウム	3.2	8.2	200
18	ゲオ 保護 ナトリウム	8.2	8.2	100
19	メルカプトペンジ サブゾール	0	2.6	100

突箱例20~2.2

終) 層の後化テメン層及び終 2 層の緩磨を炎

特開昭55-11803(7)

較例1と同様にして被居した後、銀暦を発化な業がスを所定量含有する空気で、金融電で所定量含有する空気で、金融電で所定を登り、3階の酸化テクン層としたを、第3階の酸化のた後、ケイ光×線を出しめた後、ケイ光×線を指した。1とり、1とりをです時間経過をの赤外線反射率の値で示す。

48	_	

807	H:S 機度 (vol 多)	参放時間 (参)	耐 熱 性 〔亦外禮反約率(勇〕
爽施例20	004	4.5	. 88
# ?1	0.0 3	80	80
P 22	2.12	15	7.5
比較例 7	. –	-	5.1

突施例 2 3

二輪延伸ポリエチレンテレフタレ・トライル ム上に、比較例1と同様にして300点の酸化 チゥン居を設けた後、殺屠体を 0.0 2 5 モル農 度のチオ尿素水溶散に返温で 1 分間浸液した。 風乾後、比較例 1 と同様にして第 2 層の鎖層及び第 3 層の酸化チョン層を設けた。比較の為に チオ尿波水溶液処理しない殺層体も作成した。

かくして得られた積層体の射能性試験の結果 を下表ー4に示す。但し、120℃で140時 間経過後の赤外線反射率で扱わす。

長 - 4

**	耐 急 性 (赤外盤反射率(例)		
突炸西23	¥ 9		
比較例 8	7.以第 0 \$		

特許出版人 市 人 株 式 会 社 代志人 弁理士 前 田 純 博